

産業構造審議会知的財産政策部会
第19回商標制度小委員会
議事次第・配布資料一覧

日時：平成20年 6月10日(火) 15時00分開会
会場：特許庁 16階 特別会議室

1. 開会
2. 商標政策を巡る最近の動向について
3. 海外における地名等の商標出願・登録問題について
4. 商標制度の見直しに係る検討課題について
5. 「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」(仮称)の設置について
6. 商標の審査基準の策定方法について
7. 早期審査・早期審理の運用の見直しについて
8. 閉会

(配布資料)

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

- 資料1 商標政策を巡る最近の動向について
資料2 海外における地名等の商標出願・登録問題について
資料3 商標制度の見直しに係る検討課題について
資料4 参考資料集
資料5 「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」(仮称)の設置について(案)
資料6 商標の審査基準の策定方法について(案)
資料7 早期審査・早期審理の運用の見直しについて(案)